## (9) 日本国特許庁 (JP)

## ①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58—98917

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 21/205 21/263 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F 43公開 昭和58年(1983)6月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**匈原子層エビタキシヤル装置** 

顏 昭56-197858

②出 願 昭56(1981)12月9日

⑫発 明 者 岩松誠一

2)特

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 職 書

#### 1. 発明の名称 原子層エピタキシャル装置

#### 2 特許請求の範囲

真空容器内には試料保持がなされ、かつ、 該真空容器内にエピタキシャル成長させるための原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ、少なもとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特徴とする原子層エピタキシャル装置。

#### 3. 発明の評細な説明

本発明は、原子装置エピタキシャル装置に関する。

最近、T. Santo(a, J. Antson, A. Pakka(a and S. Lindfors, "Atomic Layer Epitaxy for Producing EL-Thin Films,",1980 S/D International Symposiam, Digest of Technical Papers, P. P. 108-109, Apr. 1980.

に示される如く、真空容器内の試料表面にガス長 着を1 届づつ行ない、該ガス吸 滑層を選元するこ とにより1 原子層のエピタキンヤル層成長が可能 となつた。

しかるに、前記従来技術では、試料基板の加熱を要する事および2種のガス導入を要するなど、 処理時間を要し、低温成長が不可能等の欠点があった。

本発明は、かかる従来技術の欠点をなくし、高速でかつ低温の原子層エピタキシャル収長が可能な装置を提供することを目的とする。

上記目的を選択するための本発明の基本的な構成は、其空容器内には試料保持がなされ、かつ、 数真空容器内にエピタキシャル成長させるための 原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ 少なくとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特徴とする。

以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。 第1図は、本発明による原子層エピタキシャル 装置の一実施例を示す。1は真空容器支持基板、 2 はペルジャー、 3 は実空ポンプ、 4 は試料台、 5 は 8 1 ウエーハ等の試料、 6 はガス導入口であ り、 7 はパルプ、 8 は流量計である。

9 および10はゴム等からなる真空保持のためのパッキンであり、11は光シャッター、11は大シャッター、14は大変に、15はシャッターのカンスであり、15はランブ・ハカスでは、15はランブ・ハカスでは、15はランブ・カーは大変である。以上がより、は大きののは、100では、1

との反応を、従来の方式による反応との対比で 今少し詳細にのべると、従来技術では、第2図に 示すごとく、81ウエーハ基板上に81原子を1

5 …真空ポンプ

4 … 試料台

5 … 試 科

6 …ガス導入口

フ…ドルブ

8 …流量計

9,10 ... ペッキン

11…シャッター

1 2 … 石英麽

13 ... モーター

14…水銀ランプ

15…ランプ・ハウス。

以 上

出顧人 株式会社 諏訪精工会

大班人 半 十 年 人 東力



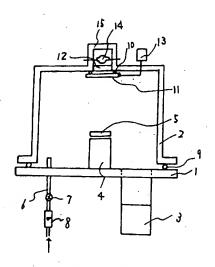
上記の如く、本発明による原子層エピタキシャル装置では、反応工程が短縮され、高速で原子層エピタキシャル処理ができると共に、常温で原子層エピタキシャルが可能となる効果がある。

## 4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例を示す原子層エピタキンヤル装置の概略図である。第2図は、従来の原子層エピタキンヤル反応、第3図は、本発明による原子層エピタキシヤル反応を模式的に示したものである。

1 … 真空容器基板

2 …ペンジャー



第 1 图

$$\downarrow \xrightarrow{\text{Hz}}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \longrightarrow Hc\ell$$
(c)  $\frac{\delta i}{Si} \frac{\delta i}{\delta i} \frac{\delta i}{Si} \frac{\delta i}{Si} \frac{\delta i}{Si}$ 

# 第 2 図

第 3 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)